



## 手动研磨/精磨/抛光一体机 LGP 250



### 简介

LGP 250 用以进行小范围的研磨、抛光。在进行小批量生产，及实验室教学研究应用中，此设备可很好的有助于学生理解在薄片制备中最后的研磨、抛光步骤。设备投入较小，简单耐用，且抛光质量较高。研磨、精磨、抛光，及在最终的涂上氧化物进行抛光时，磨盘的转速范围为 10-600RPM。在铸铁盘上进行精磨时，要用到 SIC 精磨粉。粗磨时要用到不同等级的磁金刚石砂轮，抛光时要用到抛光布或者磁抛光盘。

### 参数

转速范围：10-600RPM

岩样尺寸：30x45mm/60x45mm（其他尺寸根据需求）

圆盘直径：250mm

尺寸：526x589x380mm

重量：50kg

电源：220V，50/60Hz

### 特点

无振动、低转速

操作简单、清洁快速

手动精磨、粗磨